Monatshefte für Chemie 119, 863-871 (1988)

Monatshefte für Chemie Chemical Monthly © by Springer-Verlag 1988

Modellrechnungen zu den Schwingungsspektren von Trisilylphosphanen des Typs $(SiMe_3)_{3-n}P(SiMe_xPh_{3-x})_n$, x, n = 0, 1, 2, 3

Karl Hassler

Institut für Anorganische Chemie, Technische Universität Graz, A-8010 Graz, Österreich

(Eingegangen 2. Dezember 1986. Revision 16. Oktober 1987. Angenommen 22. Oktober 1987)

Model Calculations on the Vibrational Spectra of Trisilylphosphanes of Type $(SiMe_3)_{3-n}P(SiMe_xPh_{3-x})_n, x, n = 0, 1, 2, 3$

The vibrational spectra of the title compounds are reported and assigned. A local symmetry force field has been developed to simulate the spectra, facilitating the assignment of SiP-, SiSi-, and SiC-vibrations and the recognition of vibrational coupling effects.

(Keywords: Methylphenyltrisilylphosphanes; IR-spectra; Raman-spectra)

Einleitung

Neben der Methyl-Gruppe ist in der metallorganischen Chemie der Elemente Silicium und Phosphor die Phenylgruppe von besonderer Bedeutung, da sie u. a. die Bindungen zu anderen Elementen (aber auch SiSi- und PP-Bindungen) sowohl kinetisch als auch thermodynamisch zu stabilisieren vermag. So zählen z. B. die perphenylierten Ringe $(SiPh_2)_n$ oder $(PPh)_n$ (n = 4, 5, 6) zu den am längsten bekannten cyclischen Systemen in der Chemie dieser Elemente. Eine ähnliche Rolle kommt der Phenylgruppe auch in der Chemie der Silylphosphane zu.

Wegen der großen Zahl der inneren Freiheitsgrade des C_6H_5 -Substituenten, von denen einige meist mit anderen Gerüstschwingungen in koppelnde Wechselwirkung treten, sind aber schwingungsspektroskopische Untersuchungen, die über die bloße Feststellung der Anwesenheit von Phenylgruppen hinausgehen, häufig erschwert und ohne gleichzeitige Normalkoordinatenanalyse nicht durchführbar. Da sich aber meist das Interesse auf die Diskussion der Gerüstschwingungen beschränkt, liegt

der Gedanke nahe, die Phenylgruppe durch vereinfachte Berechnungsansätze zu beschreiben, wie dies z. B. für die Methylgruppe möglich ist (Punktmassenmodell). Für die C_6H_5 -Gruppe wurde am hiesigen Institut ein derartiges Modell entwickelt, das den C₆-Ring durch eine Dreimassenanordnung ersetzt [1] und auf die Diskussion der drei ebenen, symmetrischen (und daher vor allem im Raman-Spektrum leicht erkennbaren) Schwingungen eines C₆H₅-M-Moleküls (nach Whiffen [2] als q, r und tbezeichnet) angewendet werden kann. Diese drei Schwingungen stellen ein gekoppeltes System dar, an dem vorwiegend Koordinaten einer Puleiner Deformation des Phenylringes sation und sowie die M - C(M = Si, P)-Valenzkoordinaten beteiligt sind. Eine ausführliche Beschreibung dieses Phenylmodells findet sich in [3], eine Reihe von Anwendungen auf phenvlierte Silane [4, 5] lassen den berechtigten Schluß zu, daß die berechneten Valenzkraftkonstanten des Siliciums zu anderen Substituenten (z. B. Halogen, Si oder P) dadurch nur unwesentlich verfälscht werden.

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, möglichst gut gesicherte und übertragbare Kraftkonstantensätze für phenylierte Silylphosphane anhand der Spektren der Titelverbindungen zu erarbeiten (über eine Normalkoordinatenanalyse an $P(SiPh_3)$ ist bereits berichtet worden [6]). Uns interessierten dabei vor allem auch die kopplungsbedingte Verschiebung von v(SiP) zu höheren Wellenzahlen, sowie die Abhängigkeit der SiP-Valenzkraftkonstanten vom Phenylierungsgrad. Die Ergebnisse sollten sich auch auf cyclische Silylphosphane anwenden lassen.

Experimentelles

Über die Synthese und NMR-Spektren der betrachteten Verbindungsklasse ist bereits berichtet worden [7, 8], im folgenden sind daher nur die IR- und *Raman*spektren im Bereich $< 900 \text{ cm}^{-1}$ angegeben (darüber liegen bis auf die Schwingung q nur lagekonstante Übergänge).

 $(SiMe_3)_2 PSiMe_2 Ph (IR/Ra): 860 s/863 vw; 835 vvs/830 vw; 800 s/804 w; 775 s/761 m; 745 m/750 mw; 735 s/739 w, sh; 695 vs/689 m; 688 sh/-; 650 s/652 s; 625 vs/633 s; 480 s/485 sh; 475 s/473 w; 455 sh/460 w; 420 w/-; 398 s/398 s; 363 s/365 vs; 265 m/267 w; 250 m/243 sh; -/229 w; -/216 w; -/175 s.$

 $(SiMe_3)P(SiMe_2Ph)_2$ (IR/Ra): 855 sh/855 vvw; 835 vs/831 vw; 805 vs/-; 772 s/763 w; 745 m/735 w; 735 s/-; 700 vs/688 m; 653 s/655 s; 628 m/630 m; 485 vs/481 w; 480 sh/471 w; 455 w/447 vw; 400 m, b/412 m, b; 370 mw/-; 355 mw/ 357 s; 295 w/283 mw; -/257 m; -/216 m; -/180 s.

 $(SiMe_2Ph)_3P$ (IR/Ra): 835 vvs/839 w; 795 vvs/802 w; 775 sh/769 m; 735 s, b/ -; 695 vs/689 w; 650 vs/659 vs; 628 w/618 mw; 480 vs, b/479 mw; 465 s/455 mw; 420 w/422 m; 400 s, b/390 sh; 370 s/ -; 355 s/357 vs; 295 m/294 m; -/259 vs; -/ 226 w; -/185 vs.

 $(SiMe_3)_2$ PSi $MePh_2$ (IR/Ra): 855 vs/867 vw; 835 vvs/841 w; 785 m/-; 777 s/ 769 vw; 750 m/750 w; 740 s/-; 728 s/716 vvw; 695 vs/694 m; 668 m/671 m; 630 s/ 630 s; 625 s/-; 503 vs/508 mw; 472 s/472 vw; 465 sh/463 vw; 446 mw/451 vw; 420 mw/-; 398 m/392 s; 360 s/355 m; -/339 sh; 288 s/283 mw; -/230 m; -/ 187 s; -/175 s; -/150 sh, w.

Si $Me_3P(SiMePh_2)_2$ (IR/Ra): 850 sh/850 vw, b; 840 vs/835 vw; 790 vs/783 vw; 775 s/-; 750 w/753 w; 735 s/732 w; 720 s/-; 696 vs/691 s; 665 s/673 s; 628 s/620 s; 618 m/-; 502 vs/502 m; 485 sh/-; 475 s/462 w; 435 m, b/-; -/402 m, b; 362 m/ 350 m, b; 302 mw/-; 285 mw/271 sh; -/231 m; -/208 w; -/191 s. (Si $MePh_2$)₃ (IR/Ra): 830 w/-; 785 vvs/791 vw; 785 vvs/-; 770 vvs/-; 725 vvs, b/

722 vw; 690 vs/-; 665 s/675 m, b; 615 m/617 mw; 500 vvs, b/512 mw; 470 sh/ 461 vw; 440 m/437 vw; 420 m/-; 355 ms/355 m; 290 ms/-; -/231 m; -/191 m; -/175 mw.

Normalkoordinatenanalyse (NCA)

Da die Strukturen der methyl-phenylsubstituierten Trisilylphosphane unbekannt sind, mußten zur Aufstellung der G-Matrizen (GF-Methode nach *Wilson* [9]) die Geometrien abgeschätzt werden. Die SiPSi-Winkel wurden mit 100°, die SiP-Abstände mit 224.8 pm gewählt. An den Si-Atomen wurden Tetraederwinkel angenommen, die Methylgruppe durch einen Massenpunkt [m = 15, d(SiC) = 189 pm] ersetzt. Diese Vorgangsweise erbringt zwar um 15-20 N/m zu kleine SiC-Valenzkraftkonstanten, verfälscht aber SiP-Kraftkonstanten nur wenig [8]. Die Phenylgruppe wurde nach Abb. 1 durch ein Dreimassenmodell mit den Symmetriekoordinaten und Kraftkonstanten

$$S_r = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Delta r_1 + \Delta r_2) \quad F_r = 732 \quad (N/m)$$

$$S_\alpha = \Delta \alpha \cdot r_0 \qquad F_\alpha = 110 \quad (N/m)$$

$$S_r = \Delta R \qquad F_{r\alpha} = 83.6 (N/m)$$

ersetzt. Bei mehrfacher Phenylsubstitution an einem Si-Atom werden je nach lokaler Symmetrie (C_s bei $MeSiPh_2$ und Me_2SiPh bzw. C_{3v} bei Si Ph_3) Linearkombinationen von S_r , S_α und S_R gebildet, aus denen dann die Symmetriekoordinaten des Gesamtmoleküls zusammengesetzt sind.



Abb. 1. Ersatzmodell für ein Molekül C₆H₅-Si

Für die symmetrischen Silylphosphane P[Si Me_xPh_{3-x}]₃ (x = 0, 1, 2, 3) gingen wir bei der NCA von C_{3v}-Symmetrie (freie Drehbarkeit um die SiP-Bindung), sonst von C_s-Symmetrie aus.

Bei der Berechnung derjenigen G-Elemente, die Auslenkungen von SiPh_n-Winkeln entsprechen, wurde die Phenylgruppe mit der vollen Masse eines Phenylkernes (77) eingesetzt, eine Vorgangsweise, die sich bei verschiedenen Phenylsilanen bereits bewährt hat [3]. In der Kraftkonstantenmatrix wird der Wert der gemittelten SiC_n-Deformationskonstanten [6] von Tris(trimethylsilyl)phosphan übernommen und auch für C = Phenyl beibehalten. Die SiC(Methyl)- und SiC(Phenyl)-Valenzkraftkonstanten werden gleichfalls festgehalten und von verwandten Verbindungen übertragen. Tabelle 1 gibt die verwendeten lokalen Gruppenschwingungen für die Si Me_nPh_{3-n} -Substituenten wieder, die zugehörigen und während der Schwingungsberechnungen festgehaltenen Symmetriekraftkonstanten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt [Wechselwirkungen über das P-Atom hinweg wurden generell nullgesetzt, so daß die Kraftkonstanten von Tabelle 2 mit den Symmetriekraftkonstanten der Trisilylphosphane identisch sind. Diese Näherung bedeutet z. B., daß $F(\rho SiC_3)$ in allen Rassen gleich ist].

An die in Tabelle 2 angeführten Kraftkonstantenblöcke der Rassen A_1 und E (C_{3v}) bzw. A' und A" (C_s) werden die inneren Schwingungen des Phenylmodells (S_r , S_{α}) mit Hilfe der Wechselwirkungsglieder

$$F(v \operatorname{SiC}_n(Ph)/r) = 50 \text{ N/m}$$

$$F(v \operatorname{SiC}_n(Ph) \alpha) = -5 \text{ N/m}$$

angekoppelt, eine Parametrisierung, die sich an einer Reihe von Silanen $Ph_n SiX_{4-n}$ als günstig erwiesen hat [4, 5].

Zur Parametrisierung der verbleibenden SiP-Valenz- und Deformationskraftkonstanten (die naturgemäß von besonderem Interesse sind), können die Resultate der Kernresonanzspektroskopie, insbesonders die SiP-Kopplungskonstanten, mit Vorteil herangezogen werden. Die beiden Endglieder P (Si Me_3) und P (Si Ph_3)₃ weisen mit 27.3 und 17.4 Hz die höchste bzw. niedrigste Kopplungskonstante auf, die entsprechenden SiP-Valenzkraftkonstanten betragen 190 N/m bzw. 200 N/m [6]. Es liegt daher nahe, die SiP-Kraftkonstanten der Silylphosphane PSi₃ $Me_{9-n}Ph_n$ mit Hilfe der gemessenen Kopplungskonstanten [7] durch lineare Interpolation zwischen P (Si Me_3)₃ und P (Si Ph_3)₃ zu berechnen, wobei J in Hz gemessen wird.

$$f_{\rm SiP}({\rm N/m}) = a \cdot J + b$$

$$a = -1.01 \,{\rm N} \,{\rm m}^{-1} {\rm Hz}^{-1}; \quad b = 217.57 \,{\rm N} \,{\rm m}^{-1}$$

Wie die Kernresonanzspektren [7] zeigen, übt die Phenylsubstitution einen Einfluß auf die Kopplungskonstante entfernter SiP-Bindungen aus, der

	SiMe ₃	SiMe ₂ Ph	SiMePh ₂	SiPh ₃	Ra	sse
		_			C _{3v}	Cs
$ \frac{S_1}{S_2} $ $ \frac{S_3}{S_4} $ $ \frac{S_5}{S_5} $	$v_s SiC_3 \delta_s SiC_3$	$v_{s}SiC_{2}$ $vSiC^{(Ph)}$ $\delta_{s}SiC_{2}$ $\delta CSiC^{(Ph)}$ $\delta PSiC$	vSiC $v_sSiC_2^{(Ph)}$ $\delta_sSiC_2^{(Ph)}$ $\delta CSiC^{(Ph)}$ $\delta PSiC^{(Ph)}$	$v_sSiC_3 \\ \delta_sSiC_3$	$egin{array}{c} A_1 \ A_1 \end{array}$	A' A' A' A'
$egin{array}{c} \mathbf{S}_6 \ \mathbf{S}_7 \ \mathbf{S}_8 \end{array}$	ν _{as} SiC ₃ δ _{as} SiC ₃ ρSiC ₃	v _{as} SiC ₂ δCSiC ^(Ph) δPSiC	$v_{as}SiC_2^{(Ph)}$ $\delta C^{(Ph)}SiC$ $\delta PSiC^{(Ph)}$	$egin{array}{l} v_{as}SiC_3\ \delta_{as}SiC_3\ ho SiC_3 \end{array}$	E E E	A" A" A"

Tabelle 1. Schwingungsformen der Si Me_3 -, Si Me_2Ph -, Si $MePh_2$ - und Si Ph_3 -Gruppen in den Trisilylphosphanen $PSi_3Ph_nMe_{9-n}$

Tabelle 2. Festgehaltene, von Null verschiedene Symmetriekraftkonstanten (N/m)* für SiMe₃-, SiMe₂Ph-, SiMePh₂- und SiPh₃-Gruppenschwingungen

	SiMe ₃	SiMe ₂ Ph	SiMePh ₂	SiPh ₃
Fu	290	284	277	330
F_{22}^{11}		310	320	20
F_{33}^{22}	20	20	20	
F ₄₄		17	17	
F_{55}		14	14	
F_{12}	10			10
F_{13}^{12}		10		
F ₁₄		10	10	
F ₁₅		10		
F_{23}			10	
F_{24}		10	10	
F_{25}^{-1}			10	
F_{66}^{-1}	270	270	300	300
F ₇₇	17	17	17	17
F ₈₈	14	14	14	14
F ₆₇	-15	-15	-15	-15
F ₆₈	15	15	15	15
F ₇₈	4	4	4	4

kaum kleiner ist als bei Substitution am betrachteten Si-Atom selbst. So beträgt z. B. ${}^{1}J(PSiMe_3)$ in $SiMe_3P(SiPh_3)_2$ 19.1 Hz, ${}^{1}JPSiPh_3$) für $(SiPh_3)P(SiMe_3)_2$ 25.7 Hz [ΔJ gegenüber P $(SiMe_3)_3$ im ersten Fall 8.1 Hz, im letzteren Molekül aber nur 1.5 Hz]. Aus diesem Grund erscheint es vernünftig, die Kraftkonstanten mit Hilfe der Kopplungskonstanten zu parametrisieren. Eine lineare Interpolation, die nur die Anzahl der C₆H₆-

^{*} Deformationskraftkonstanten bez. auf r(SiC)

Substituenten am betrachteten Si-Atom berücksichtigt, erfaßt nicht den großen Einfluß der entfernten Phenylgruppen.

Die Wechselwirkungskonstante zweier SiP-Bindungen wurde unabhängig von der Anzahl der Phenylgruppen mit -5 N/m, die Potentialkonstante der Auslenkung eines SiPSi-Winkels generell mit 15 N/m [bez. auf r(SiP)] angenommen.

Wechselwirkungskonstanten $v_s PSi_n/\delta_s$, $\rho_{as} \rho SiC_n$ wurden von $P(SiMe_3)_3$ [6] übernommen und mit $\pm 10 \text{ N/m}$ eingesetzt.

Ergebnisse und Diskussion

Die Tabellen 3, 4 und 5 geben die mit der beschriebenen Parametrisierung berechneten SiP- und SiC-Valenzschwingungen wieder. Mit steigender Anzahlen von Phenylgruppen wird $v_s[P-Si(Ph_xMe_{3-x})_n]$ kopplungsbedingt zunehmend zu höheren Wellenzahlen verschoben, ein Effekt, der auch an phenylierten Polysilanen zu beobachten ist (so liegen etwa die SiSi-Valenzschwingungen von Si₂Me₆, SiMe₃SiPh₃ und Si₂Ph₆ bei 403 cm⁻¹, 522 cm⁻¹ und 566 cm⁻¹ [5]).

 $v_{as}[P-Si(Ph_xMe_{3-x})_n]$ dagegen wird durch Schwingungskopplung nur wenig angehoben, so daß v_sPSi_n und $v_{as}PSi_n$ für alle Moleküle annähernd frequenzgleich sind. Ähnliche geringe Frequenzunterschiede zwischen v_s und v_{as} findet man auch bei Polysilanen, z. B. Si₃Ph₈ [10] (v_sSiSi_2 : 541 cm⁻¹, $v_{as}SiSi_2$: 557 cm⁻¹). Zusätzlich ist die Erkennung von $v_{as}PSi_n$ im IR durch die im Bereich von 450–500 cm⁻¹ liegenden, intensiven y-Schwingungen [2] erschwert (Tabelle 6). Da letztere aber im Raman-Spektrum nur sehr schwach sind, können wenigstens die symmetrischen SiP-Schwingungen aufgrund ihrer Intensität relativ sicher zugeordnet werden. Zur Illustration der Kopplungsverhältnisse sind in Tabelle 7 die Anteile der einzelnen Koordinaten an v_sPSi_3 und $v_{as}PSi_3$ für die Verbindungen P(SiMe₂Ph)₃, P(SiMePh₂)₃ und P(SiPh₃)₃ angegeben. Danach sind die SiP-Valenzschwingungen in nennenswertem Ausmaß mit vSi-Phenyl(t), sowie δ Ring(r), manchmal auch noch mit δ_sSiC_n (Methyl) verkoppelt.

Die P-Si(Methyl)-Schwingungen dagegen sind für alle Verbindungen nahezu lagekonstant und nur bei Si $Me_3P(SiMePh_2)_2$ schwach mit vPSi(Phenyl) gekoppelt.

Neben den substituentenabhängigen Phenylschwingungen q, r, t und y besitzt eine C_6M_5-X -Gruppe auch noch zwei weitere "X-sensitive" Deformationsschwingungen u und x (Erwartungsbereich 210–270 sowie 160–190 cm⁻¹), die meist mit $\delta \operatorname{SiC}_n$ (Methyl) zusammenfallen, so daß die Spektren im Bereich zwischen 300 und 150 cm⁻¹ überraschend linienarm sind. Aufgrund von spektralen Übergängen und Intensitätsverglei-

Tabelle 3. Gemessene	und berechnet	e (nicht iteri	erte) PSi _n -	Valenzsch	vingunge	n (cm ⁻¹) u	der Trisily.	lphosphane	₂ PSi₃M€	$_{n}Ph_{3-n}$
	v _s P(SiA	$(e_3)_n$	V _{as} P	$(\operatorname{Si} Me_3)_n$		v _s P(SiMe	$x^{Ph_3-x)_n}$	V _{as} I Terr	$P(SiMe_x)$	h_{3-x}^{n}
	ganı.	0CI.	gan.			genn.	. nct.	ßcr	11.	
$P(SiMe_3)_3$	382	391	459	45	***					
$P(SiMe_2Ph)_3$						480	482	48	0	486
$P(SiMePh_2)_{3}$						512	491	51	5	510
$P(SiPh_3)_3$						525	502	52	5	521
(SiMe ₃), PSiMe ₂ Ph	398	413	460	47.	~	480	498			
(SiMe.). PSiMePh,	392	409	446	469	~	503	497			
$(SiMe_3)$, PSiPh,	400	422	450	46	4	526	533			
SiMe,P(SiMe,Ph),	412	428				481	500	48	10000 (495
SiMe, P(SiMePh.)	402	419				502	492	50	2	512
$SiMe_3P(SiPh_3)_2$	415	420				531	532	53		538
			1 1 11				1 1 1	1-12:/	11	
l adelle 4. <i>Gemessene una</i>	verechnele St	∽ _n (IMethyl)	- Y alenzsch	wingungen	(cm)	aer i risuy	npudsoudi	(gennuel	t uoci al	ic Rassen)
	À	SiC3	V _{as} Si	ں ت	VsS	ic,	VasSi	C2	Ň	SiC
	ber.	gem.	ber.	gem.	ber.	gem.	ber.	gem.	ber.	gem.
$P(SiMe_3)_3$	623	625	687	688						
$P(SiMe_2Ph)_3$ $P(SiMePh_3)_3$					649	650	741	735	729	725
(SiMe, Ph	627	625	692	169	653	650	738	735	Ì	-
(SiMe ₃) ² PSiMePh ₂	634	627	169	695					727	728
$(SiMe_3)_2 PSiPh_3$	628	633	696	684						
$SiMe_3P(SiMe_2Ph)_2$	627	628	691	700	651	653	741	735		
SiMe ₃ P(SiMePh ₂) ₂ SiMe ₂ P(SiPh ₂) ₂	628 676	628 678	691 692	696 109					724	720
7/541 mm that man	212	212	1	1						

Schwingungsspektren von Trisilylphosphanen

869

		~	, V	Rasse		"Y [1		
		. ,	1, A t' t'		t	E, A	ť	
	gem	ı. ber.	gem.	ber. §	gem. ber	. gem.	ber.	
P(SiMe ₂ Ph) ₃ P(SiMePh ₂) ₃	355 355	5 341 5 360			370 392 355 342	440	466	
$P(SiPh_3)_3$	315	5 289	435	446	315 300	422	434 449	
$(SiMe_3)_2 PSiMe_2$	Ph 363	370				744	461	
(SiMe ₃) ₂ FSIMe ₁	7 <i>n</i> 2 294	300	455	440		455	447	
SiMe3P(SiMe2F	h)2 355	5 342			370 383			
SiMe ₃ P(SiMeP)	$i_2)_2^-$ 362	343	467	479	362 346	435	459	
$SiMe_3P(SiPh_3)_2$	272	296	{ 427 { 439	446 448	325 323	<pre>{427 439</pre>	434 441	
$(TMS)_2 PSiMe_2 Ph$	$TMSP(SiMe_2Ph)_2$	$P(SiMe_2Ph)_3$	$(TMS)_2 P(SiMePh_2)$	TMSP(SiMePh ₂) ₂	P(SiMePh ₂) ₃	$(TMS)_2 PSiPh_3$	TMSP(SiPh ₃) ₂	$P(SiPh_3)_3$
475 s/473 mw	485 vs/481 mw 480 sh/471 mw	480 vs/479 mw 465 s/455 mw	472 s/472 vw 465 sh/463 vw	485 sh/ – 475 s/462 w	500 vs/ – 470 sh/461 w	500 vs/ 482 vs/	490 sh/ 482 vs/	491 s/494 w 485 m/ – 475 m/ –
Tabe	lle 7. Potentialen	ergieverteilungen	(> 10%) für v _s P	Si ₃ and v _{as} PSi ₃ c	ler Trisilylphosph	ane $P(SiMe_nPh_i)$	$(1-n)_3$	
	P(Si <i>M</i>	$(e_2Ph)_3$	μ ι	$(SiMePh_2)_3$		$P(SiPh_3)_3$		
v _s PSi ₃ 481: ⁴ v _{as} PSi ₃ 481: 8	42 (v _s PSi ₃), 15 (t), 39 (v _{as} PSi ₃)	, 15 (δ_{s} Si Me_{3}), 28	3 (r) 512: 60 (v _s 512: 78 (v _s	PSi ₃), 13 (t), 10 ₁₈ PSi ₃), 10 (r)	(r) 525: 63 (v_s) 525: 85 (v_{as})	Si ₃), 10 (t), 19 (PSi ₃), 13 (δ _s SiC ₃	8 _s SiC ₃), 12 (r)	

chen wird angenommen, daß die Deformationsschwingungen mit überwiegendem $\delta \operatorname{SiC}_n(\operatorname{Phenyl})$ -Charakter unterhalb $150 \,\mathrm{cm}^{-1}$ liegen und häufig sehr intensitätsschwach sind. Meist können sie im Anstieg der Erregerlinie nicht mehr aufgelöst werden, so daß auf eine Wiedergabe der berechneten Frequenzen verzichtet wird. Die PSi_n-Deformationen werden durch die große Anzahl darüberliegender Deformationen [$\delta \operatorname{SiC}_n(\operatorname{Methyl})$, u, x, $\delta \operatorname{SiC}_n(\operatorname{Phenyl})$] kopplungsbedingt zu sehr tiefen Wellenzahlen (ber. $< 70 \,\mathrm{cm}^{-1}$) verschoben, so daß sie durchwegs der Beobachtung entgingen.

Zusammenfassend sei gesagt, daß die dargestellte Parametrisierung der Kraftfelder von methylierten und phenylierten Silylphosphanen eine befriedigende Beschreibung des Valenzschwingungsbereiches erlaubt und z. B. die Unterscheidung von Strukturisomeren [wie Si $Me_3P(SiMe_2Ph)_2$ und $(SiMe_3)_2PSiMePh_2$] gestattet. Über Ergebnisse an cyclischen Verbindungen wird noch berichtet werden.

Literatur

- [1] Becher HJ, Höfler F (1969) Spectrochim Acta 25 A: 1703
- [2] Whiffen DH (1956) J Chem Soc: 1350
- [3] Höfler F (1976) Monatsh Chem 107: 705
- [4] Höfler F (1976) Monatsh Chem 107: 411
- [5] Höfler F (1976) Monatsh Chem 107: 893
- [6] Hassler K (1984) Monatsh Chem 115: 713
- [7] Hassler K (1988) Monatsh Chem 119: 851
- [8] Hassler K (1982) Monatsh Chem 113: 421
- [9] Wilson EB, Decius JC, Cross PC (1955) Molecular vibrations the theory of infrared and Raman vibrational spectra. McGraw-Hill, New York
- [10] Höfler F (1973) Monatsh Chem 104: 694